Family list

3 family member for: JP62274063 Derived from 1 application

1 FORMATION OF THIN ORGANIC FILM BY RADIATION OF LIGHT

Inventor: Yoshida takuji; morinaka akira; Applicant: nippon telegraph & telephone

(+1) EC: IPC: C23C14/12; C23C14/28; C23C14/12 (+3)

Publication info: JP2016560C C - 1996-02-19

JP7042573B B - 1995-05-10 JP62274063 A - 1987-11-28

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

FORMATION OF THIN ORGANIC FILM BY RADIATION OF LIGHT

Patent number: JP62274063 Publication date: 1987-11-28

Inventor: YOSHIDA TAKUJI; MORINAKA AKIRA; FUNAKOSHI

NORIHIRO
Applicant: NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international: C23C14/12: C23C14/28: C23C14/12: C23C14/28:

(IPC1-7); C23C14/12; C23C14/28

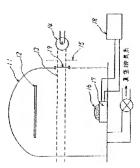
- european:

Application number: JP19860117406 19860523 Priority number(s): JP19860117406 19860523

Report a data error here

Abstract of JP62274063

PURPOSE:To form a vapor deposited glassy org. film by executing vapor deposition while radiating light to an org. material which changes the color, structure, electron state, bond state and polarity when is irradiated with light. CONSTITUTION:1', 3', 3'-Trimethyl-6nitrospiro[2H-1-benzopyrane-2,2'-indoline] or the like which changes the structure when is irradiated with UV rays is sued as the org. material to be deposited by evaporation. The inside of a bell-iar 11 is evacuated to a vacuum and a heating boat 17 is held at a prescribed temp. by a temp. controller 18. An extra-high pressure mercury lamp 14 or the like is used as a UV light source. The vapor deposition is executed while the UV light is radiated to the org, material in a gaseous state of the org, material on the heating boat. The type of the molecules of the org, material is converted to a merocyanine type and to paired ion type and therefore, the polarity thereof changes. As a result, the crystallization is prevented and the thin transparent glassy film is obtd.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(9) 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出類公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 274063

@Int, Cl.4 C 23 C 14/12 14/28 庁内整理番号 8520-4K 8520-4K

❸公開 昭和62年(1987)11月28日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称 光昭射有機蓬蓬作成法

②特 顧 昭61-117406

②出 願 昭61(1986)5月23日

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電 79 発 明 者 吉

識別記号

話株式会社茨城電気通信研究所内

60 発明者 茨城県那河郡東海村大字白方字白根162番地 日本質信息 話株式会社茨城電気通信研究所内

母発 明 者 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電 60 宣博

話株式会社茨城電気通信研究所内 の出 顋 人 日本電信電話株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

の代 理 人 弁理士 中 本 宏 外2名

1.発明の名称 光照射有機薄膜作成法

2. 条許 請求の範囲

1. 真空蒸着法による薄膜形成法において、有 機物に光を照射しながら跛有機物を蒸着させ

ることを特徴とする光照射有機奪展作成法。 2. 跛光照射を、蒸着中の基板を通した光を気

相状態の有機物に対して風射することにより 行う等許請求の範囲第1項記載の光照射有機 **薄颜作成法。**

3. 飲光照射を、蒸着中の加熱ポート上の有機 物に対して行う祭籽請求の範囲第1項記載の 光照射有极罪陈作成法。

4. 鉄蒸着で、同時に数種類の有機物を蒸着さ せる場合には、少なくとも1種の有機物に先 を照射しながら蒸着を行う特許請求の範囲第

1 用~第3 項のいずれかに記載の光照射有機

存灰作成法。 3.発明の幹部な説明 [産業上の利用分野]

本発明は、光を照射すると、色、構造、電子 状態、結合状態、極性等が変化する有機物を薄 駆化する際に、機能性薬薬とするために用いる

薄膜作成法に関する。

「世来の技術」 有機物の存践作成法としては、スパッタ法、

真尊素養法、スピンコート法、デイツピング法

キャスト法、LB法等がある。 とのうち、真空蒸着法は影響や、分散剤等を

使用せず、乾式(ドライ)プロセスで準値を作 成できるため多層薄膜や数種類の有機物を任意 の報合で混合した混合業器を作成することがで

きる。 また、蒸着の繋に、昇春精製過程が必然的に 加わるために、純物質から成る雑度を得ること

がてきる。 [発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、加熱ポートで少なくとも反圧

下における沸点や、昇葉点付近まで加熱しなけ

ればならず、有機物によつては、熱分辨してしまうものがあつた。大、高速上で有機物が厚 度や形成する機、水型素等接では高分子分散期 等を用いないたのに、結晶化が進行し、白微化 したり、美型中ではガラス状態であつたものも、 型気中にさらすと、は島化や、象化等によつて、 自物化、像化する有機物があつた。

本祭卵の目的は、有機物の裏や蒸療法による

有限等額作収扱にかいて、貸失税数では分解、 歴化、納品化のためにガラス状の有機蒸落薬を 得られなかつた有機物でもガラス状有機蒸溶薬 を作割することができる実型蒸発症を挟供する ことにある。

[問題点を解決するための手段]

本発明を収扱すれば、本発列は光無射有機器 原作家族に関する勢門であって、予度整定族に よる解類形成版でかって、不慎物に尤を顕射し ながら級有機物を高端させることを特像とする 本発列は、元を開射することによって、色、 探逸、寛全校の、部分の原、、現代の家化する。

状に入る元線を使用するのが好ましい。 【実施例】

以下、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明はこれら実施的に設定されない。

突施例:

機物に、光を限射しながら其空蒸着を行うこと を参り主要な複数とする。

従来の有機物の実置着低では、分解、級化、 脂品化による自携等が生じていた。しかし、不 発明を用いれば、大を原制することにより、有 機物の色や、構造、電子状態、耐合状態、原性 が変化するため、従来の技術では得られたかつ 大不衡集写画質量であることが言る。

有機物に対する光の脈射は異型菌素装算中の いかなる有機物に対して行つてもよい。 別えば、 気相状態となつている不機物、 画着中の加熱が ート上にある有機物に対して行つてよい。

またその光限射は透明な蓄板を用い蒸板を通 して有機物に光照射してもよい。

及に本海別による基常で、同時に改造線の可 機物を高層させる場合には、かなくとも: 20の 有機物に元を展射しまがら高層を行うのかよい。 本発明方法で使用する元とは可視光に後らないが、高エネルギーであると可像地が分解する かそれがあるので、一般に形列製法から参介板

スピロピラン形 メロシアニン形

45 BT 87 62-274063 (3)

の再期を確認を絡みととができた。第2別に通 常の真空蒸毎法によつて得られた NBPS 準度と 本発明によつて、作製した NBPS 存版のそれぞ れの表面の凸凹を接触型、表面根を御足器によ つて調べた新星をスペクトル図として示す。第 2 - 1 図は従来の方法で得た NBPS 薄膜の表面。 第2-2 別は本条明による方法で得たNBP8 課 腱の表面である。明らかに本発明による方法で 作製したNBPS薄膜の方が結晶化していないた めに表面の凸凹がたく、滑らかであるととが分 る。また第3回に従来の方法(破額を)と、本 発明による方法(実験 b)とで得た NBPS 摩摩 の吸収スペクトル図〔横軸は波長(nn)、縦軸 は鉄光度を示す〕を示す。素板はどちらも透明 た石英高板を用いた。従来の方法で得たNBPS 薄膜は前鼻化により白薄し不透明なため、剛定 故是会域にわたつて、光の教見による政治度の 増加が観察された。それに対し、本発明によつ て得られた NBPB 導数は、メロシアニン形によ る鉄収以外の領域では全く鉄収がなく、完全に 透明であつた。また、メロシアニン形による欲収も加熱又は可残た規格によって、NBP8 をスピロピッン形に反けたとで減少し間3回、実施 底に示す通り、無色透明なガラス状 NBP8 高瀬 蔵を、本物例により初めて得ることができた。 この質に再び、紫外先を照射すると知色し、非 品質のせま、可逆なフォトクロミズムを示す NBP8 非品質版を初めて得ることができた。 実施例2

解4回は実施内2で使用する元原射有物高度 製室の側面観視的でもる。第4回において、符 号51は知高圧水側灯、52は反射さラー、51 はペルシャー、54は高板、53は反射さラー、51 は加熱が一ト、57は延度コントローラの は大脚を運味する。この場合は高板切実力から を照射しているが、蒸煮する向から高板高度が 原射しても、向機な曲板が符られた。 に実施内1と同じNBP8で、それのの降に に実施内1と同じにNBP8で、それのの降に に実施内1と同じにUF8。で、その機能高級条件 に実施内1と同じにUF8。で、その機能高級条件 に実施内1と同じにUF8。で、その機能高級条件

直接、紫外先を無射しても、実践内1 で得られ の NBP8 単数の序 た、NBP8 の透明なガラス状高層膜を得ること とができる。 ができ、その性質も、実施内1 と向じでもつた。 4回面の原準な説列 「毎期の参挙)

のNBP8 単数の薄膜なので、高8ド比を待ると とができる。

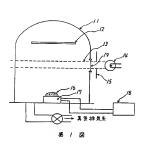
以上説明したように、本発明の実型無常症を 用いることにより、変失、真型異常が不可能で あつた有機物も高度が可能となり、現在、虚文 しか再展が得られなかのた有機物も乾丈で薄 裏化が可能となる。したがつて、レジスト 材料 等の乾丈準載化に大きな効果を別待できる。

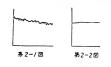
11: \$5:ペルジャー、12、54:海板、 15:来外元、14、51:超高圧水銀灯、15:スリフト、14、55:紅木、17、54: コリフト、16、55:紅木、17、54: 加熱ペート、16、57:温度コントローラー、 17:石英製意、52:反射でラー、58:元

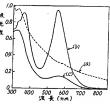
更にさた、実施例で示したよりだ、従来の方 までは結晶化してしまい白機化したNBPS 製き 非角質になり、しかも非晶質のさま、常外光、 可視元により、可遊な色の潜色・特色、いわゆ るフォトクロくズムを示すので、御泉上面の気 デイスク質化として用いることができ、売りた

等許出議人 日本電信電路株式会社 代 瓊 人 中 本 宏

同 井 上 昭 阿 育 敬 株







第 3 図

